



- 主 页
- 所情介绍
- 机构设置
- 科研成果
- 杰出人才
- 研究生教育
- 学术刊物
- 对外交流
- 高科技企业
- 成果转化
- 招聘信息
- 创新文化
- 服务信息
- 链接站点

您现在的位置： 首页→所内快讯



第三届国际磁性产业会议和第一届国际物理与信息产业会议成功举办

由中国科学院国际材料物理中心协办、东北大学承办的第三届国际磁性产业会议和第一届国际物理与信息产业会议于2004年10月4- 8日在东北大学成功举办。根据国际磁性产业的发展动态、信息产业与物理学紧密结合的发展趋势，会议组织者将两个不同领域的国际会议联合举办，收到了良好的效果。 本次会议文集共收入132篇学术论文，其中60篇学术论文来自磁性材料及产业, 72篇来自信息产业。内容涉及稀土永磁、软磁、磁电阻、磁钢、电子材料、光电子、超导、计算机模拟、模式识别、图像处理、分形和混沌等领域。本次会议为分布广泛的不同领域的人员提供了一个交流与合作的平台，来自日本、韩国、朝鲜、印度、中国大陆和台湾等国家和地区的150余名科学家、企业家、工程技术人员出席了会议。 会后，以朝鲜人民民主共和国科学技术部总书记Y. S. Pak为团长、朝鲜科学院J. H. Song研究员、朝鲜金日成大学A. E. Bom教授、朝鲜金策技术大学D. K. Kim教授等一行10人组成的朝鲜科学家代表团访问了中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家（联合）实验室。中国科学院国际材料物理中心将继续支持成员单位主办与材料物理相关的国际会议，促进物理学与材料科学与业界的结合，增强中国与国际学术界的联系和交流。

(中国科学院国际材料物理中心)

地址：沈阳市沈河区文化路72号 邮编：110016 管理员邮箱：webmaster@imr.ac.cn

Copyright © 中国科学院金属研究所

辽ICP备05005387号